

Сильфонний захват DHEB-51-E-D-S-P

Номер деталі: 1320785

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	51
Хід сильфона	18 мм
Мінімальний діаметр для захвату	54 мм
Максимальний діаметр для захоплення	68 мм
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Одиначної дії Закритий
Функція захвату	Адаптивний
Конструкція	стискаюча мембрана послідовність вимушеного руху
Напрямна	базовий тур
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	4 бар...8 бар
Тиск скидання	1 бар
Максимальна робоча частота захвату	4 Гц
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	30 мс
Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	70 мс
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Середній інтервал заміни сильфона	1 Млн ЦП
Орієнтовне значення корисного навантаження	2.5 кг
Вага продукту	490 г
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою 3 контргайкою за бажанням:
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	VMQ (силікон)

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований